06,11

Диэлектрические характеристики релаксорного состояния перовскитной керамики 0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO₃-0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O₃ вблизи морфотропной фазовой границы

© Н.М. Олехнович, А.В. Пушкарев, Ю.В. Радюш

НПЦ НАН Белоруссии по материаловедению, Минск, Белоруссия E-mail: olekhnov@ifttp.bas-net.by

(Поступила в Редакцию 20 марта 2013 г.)

На основе рентгенодифракционных исследований найдено, что в системе твердых растворов 0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO₃-0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O₃ имеет место морфотропная фазовая граница, лежащая в районе $x \approx 0.25$, которая разделяет области составов с ромбоэдрической (*R*3*c*) и тетрагональной (*P*4*mm*) структурами. Показано, что вблизи данной границы керамика исследованной системы проявляет свойства релаксорного сегнетоэлектрика. Приводятся результаты исследования диэлектрических свойств релаксорной керамики состава x = 0.3 по данным импеданс-спектров, измеренным в диапазоне частот $25-10^6$ Hz при температурах 100-900 K. Установлено, что в области температур релаксорного состояния, лежащей ниже температуры максимума действительной части диэлектрической проницаемости ($T'_m = 550$ K), диэлектрическая поляризация определяется суммой вкладов дипольных кластеров и матрицы. Температурная зависимость величины вклада кластеров, определяемая кинетикой их образования и замерзания, характеризуется кривой с максимумом, лежащим в районе 400 K. Процесс замерзания дипольных кластеров растянут по температуре больше чем на 200 K.

Работа выполнена при поддержке Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (грант № Т11-052).

1. Введение

Висмутсодержащие системы со структурой перовскита привлекают к себе внимание в связи с поиском сегнетоэлектрических и пьезоэлектрических материалов, не содержащих экологически вредного свинца и удовлетворяющих современным техническим требованиям. В этом направлении развиваются исследования твердых растворов (TP) на основе (NaBi) $_{1/2}$ TiO₃ (NBT), (KBi) $_{1/2}$ TiO₃ (КВТ) [1] и других висмут-содержащих соединений, обладающих сегнетоэлектрическими свойствами. NBT при комнатной температуре имеет ромбоэдрически искаженную перовскитную структуру (пространственная группа R3c) и характеризуется последовательностью температурных фазовых переходов с изменением характера дипольного упорядочения [2]. Известны системы ТР на основе NBT, у которых наблюдается морфотропная фазовая граница, вблизи которой диэлектрическая проницаемость и пьезоэлектрические коэффициенты достигают высоких значений (см. обзор [3] и ссылки в нем). ТР систем NBT-BaTiO₃ [4], NBT-PbZrO₃ [5], NBT-La(MgTi)_{1/2}O₃ [6], NBT-Bi(ZnTi)_{1/2}O₃ [7] проявляют свойства релаксорного сегнетоэлектрика. КВТ при комнатной температуре имеет тетрагонально искаженную перовскитную структуру (пространственная группа P4mm). ТР NBT-КВТ характеризуются последовательностью концентрационных фазовых переходов, связанных с изменением типа упорядоченных искажений кристаллической решетки [8].

В данной работе приводятся результаты исследования характеристик диэлектрического отклика перовскитной керамики $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3-0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ составов, лежащих вблизи морфотропной фазовой границы. Перовскитная фаза соединения Bi(ZnTi)_{1/2}O_3 (BZT), получаемая при высоких давлениях и температурах, имеет тетрагонально-искаженную структуру [9]. В системе (1-x)NBT-xBZT при нормальном давлении образуются TP в ограниченной области составов (x < 0.2) [10]. По своим структурным и диэлектрическим характеристикам данные TP существенно отличаются от крайнего соединения NBT.

2. Методика эксперимента

TP Исходными реагентами синтеза лля $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3 - 0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ служили высокой чистоты оксиды Bi2O3, TiO2, ZnO и карбонаты Na₂CO₃ и K₂CO₃. Синтез проводился в три этапа по обычной керамической технологии. На первом этапе из смеси исходных реагентов заданного состава после помола в шаровой мельнице прессовались таблетки, которые подвергались термической обработке в закрытом корундовом тигле при температуре 1140 К в течение 0.4-1 h. Второй и третий этапы синтеза проходили при температуре 1270-1320 К (2 h). После каждого этапа синтеза получаемый продукт подвергался помолу в шаровой мельнице. Из готового порошка прессовались таблетки для последующего этапа. Керамика для диэлектрических измерений спекалась при 1370-1390 К.

Рентгеноструктурные исследования образцов проводились на дифрактометре ДРОН-3 в монохроматизированном CuK_{α} -излучении.

Характеристики диэлектрического отклика керамики ТР измерялись для образцов-конденсаторов с серебряными электродами с использованием измерителя иммитанса Е7-20. Измерялись диэлектрическая проницаемость (ε') и тангенс угла диэлектрических потерь (tg δ) на фиксированных частотах от 10² до 10⁶ Hz в зависимости от температуры, изменяющейся со скоростью 1.5-2 К/min в пределах от 100 до 900 К. Измерения проводились как в режиме нагревания, так и охлаждения. Частотные зависимости диэлектрических характеристик ТР определялись по параметрам комплексного импеданса Z*, измеряемом при ступенчатом изменении частоты от 25 до 10⁶ Hz. При каждой заданной температуре в интервале от 100 до 900 К в автоматическом режиме измерялись модуль Z и угол фазового сдвига φ комплексного импеданса для исследуемого конденсатора. По измеренным значениям Z и φ определялись действительная и мнимая составляющие комплексной диэлектрической проницаемости (ε^*) и комплексной удельной электропроводности (σ^*)

$$\varepsilon^* = \varepsilon'(\omega) - j\varepsilon''(\omega) = \frac{l}{j\varepsilon_0 \omega s} Z^{*^{-1}}, \qquad (1)$$

$$\sigma^* = \sigma'(\omega) + j\sigma''(\omega) = \frac{l}{s} Z^{*^{-1}}, \qquad (2)$$

где $\omega = 2\pi f$, ε_0 — электрическая постоянная, *s* и *l* — площадь и толщина плоского конденсатора соответственно, $j = \sqrt{-1}$.

Из диаграммы $\sigma' - \sigma''$ в области низких частот находилась величина удельной электропроводности керамики на постоянном токе σ_{dc} при разных температурах.

Анализировались частотные зависимости мнимой составляющей диэлектрической проницаемости, связанной только с диэлектрической поляризацией $(\varepsilon''_{ac} = \varepsilon'' - \sigma_{dc}/\varepsilon_0\omega)$, и диаграммы Коул–Коула $\varepsilon''_{ac} - \varepsilon'$ на комплексной плоскости при разных температурах.

3. Результаты и их анализ

На основе анализа рентгеновских дифракционных спектров установлено, что диаграмма фазового состояния исследуемых ТР характеризуется наличием морфотропной фазовой границы (МФГ), лежащей в районе $x_M \approx 0.25$. При малом содержании калия в системе $(x < x_M)$ кристаллическая решетка ТР является ромбоэдрически искаженной (пространственная группа R3c), подобно соединению (NaBi)_{1/2}TiO₃. У фазы, лежащей в области *x* > *x_M* кристаллическая решетка является тетрагонально искаженной (пространственная группа P4mm), подобно соединению (KBi)_{1/2}TiO₃. Параметры элементарной ячейки обеих фаз линейно возрастают с увеличением х. Найдено, что для ромбоэдрической фазы имеет место антифазный поворот октаэдров вокруг гексагональной оси. Величина угла их поворота уменьшается с увеличением х и при приближении к МФГ становится сравнительно малой.

TP Сравним фазовые диаграммы $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3 - 0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ TP И $(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3$. Известно, что на фазовой диаграмме ТР $(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3$ при комнатной температуре выделяются три области составов, различающихся симметрией кристаллической решетки [8]. В области $x \le 0.45$ ТР данной системы имеет ромбоэдрическую структуру, характеризующуюся антифазным поворотом октаэдров. В области $x \ge 0.7$ существует *Р4тт*-фаза с тетрагонально искаженной кристаллической решеткой. В промежуточной области 0.45 < x < 0.7 TP имеет R3m-ромбоэдрическую структуру, у которой отсутствует поворот октаэдров. Из сравнения фазовых диаграмм $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3 - 0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ систем и $(Na_{1-x}K_xBi(_{1/2}TiO_3)$ следует, что при допировании системы $(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3$ цинком область *R3m*-фазы практически вырождается, а область существования *R3с*-фазы при этом существенно сужается.

3.1. Температурная зависимость диэлектрических характеристик керамики, проявляющей релаксорное состояние. керамика Исследования показали, что TP $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3 - 0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ в области составов, лежащих в области МФГ, проявляет свойства релаксорного сегнетоэлектрика, а за пределами этой области — свойства сегнетоэлектрика с размытым фазовым переходом. Ниже приводятся результаты исследования керамики ТР, проявляющих релаксорное состояние.

На основе проведенных исследований установлен характер температурной зависимости действительной (ε') и мнимой (ε'') составляющих диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) керамики ТР вблизи МФГ. Для иллюстрации проанализируем полученные результаты для состава x = 0.3 (рис. 1). Видно, что температурная зависимость $\varepsilon'(T)$ характеризуется наличием максимума, положение которого (T'_m) слабо зависит от частоты измерительного поля. Температура максимума лежит в области 550 К. Керамика в области T'_m характеризуется малым значением tg δ .

Характер температурной зависимости $\varepsilon'(T)$ в области $T'_m < T < T'_m + 220$ соответствует размытому сегнетоэлектрическому фазовому переходу и описывается соотношением [11]

$$1/\varepsilon' - 1/\varepsilon'_m = \left(T - T'_m\right)^{\gamma} / C \tag{3}$$

при значении параметра γ , лежащим в области 1.9. Параметр γ , характеризующий степень размытия фазового перехода, может изменяться в общем случае в пределах $1 \leq \gamma \leq 2$. Наблюдаемое высокое значение γ свидетельствует, что исследуемая керамика характеризуется высокой степенью размытия фазового перехода. В области температур примерно выше 770 К температурная зависимость $\varepsilon'(T)$ на высоких частотах, на которых эффект проводимости незначительный, соответствует закону Кюри–Вейса. Температура Кюри, определенная из экстраполяции зависимости $1/\varepsilon'$ от T, составляет 580 К.



Рис. 1. Температурная зависимость действительной (ε') и мнимой (ε'') составляющих диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) для твердого раствора с x = 0.3.

В области 200-500 К на кривых $\varepsilon'(T)$ выявляется горб с повышенной дисперсией. На кривых температурных зависимостей $\varepsilon''(T)$ и tg $\delta(T)$ в указанной температурной области наблюдается максимум, который с увеличением частоты измерительного поля смещается в сторону более высоких температур. При этом величины ε'' и tg δ в максимуме возрастают. Подобный характер температурной зависимости характеристик диэлектрического отклика известен для других висмутсодержащих перовскитов [6,12]. Наблюдаемый характер поведения ε' , ε'' и tg δ в указанной области температур свидетельствует о переходе системы в состояние релаксорного сегнетоэлектрика. Наблюдаемая частотная зависимость температуры максимума мнимой составляющей диэлектрической проницаемости (T'') описывается соотношением Фогеля-Фулчера [13]

$$f = f_0 \exp(-E_a/k(T_m'' - T_f)),$$
(4)

где f — частота, при которой максимум ε'' наблюдается при T''_m , E_a и T_f — энергия активации и температура замерзания полярных кластеров соответственно, f_0 характеристическая частота.

Как показал анализ, наблюдаемая зависимость $T''_m(f)$ описывается соотношением (4) при следую-

щих значениях параметров: $T_f = 270$ K, $E_a = 0.07$ eV, $f_0 = 7.4 \cdot 10^5$ s⁻¹.

3.2. Характеристики релаксации лиэлектрической поляризации в области температур релаксорного состояния. Для оценки характеристик релаксации диэлектрической поляризации керамики в области релаксорного состояния анализировались частотные зависимости мнимой составляющей диэлектрической проницаемости, связанной только с диэлектрической поляризацией $(\varepsilon_{ac}'' = \varepsilon'' - \sigma_{dc}/\varepsilon_0 \omega)$ и диаграммы $\varepsilon_{ac}'' - \varepsilon'$ на комплексной плоскости. Установлено, что удельная электропроводность керамики на постоянном токе экспоненциально возрастает с температурой ($\sigma_{dc} = \sigma_{dc0} \exp(-\Delta E_{dc}/kT)$). Значение энергии активации носителей заряда (ΔE_{dc}) в области температур $T < T'_m$ составляет 0.3 eV. Как показал анализ, величина σ_{dc} в области температур релаксорного состояния керамики сравнительно мала. Например, при комнатной температуре она не превышает порядка 10^{-11} S/m. Вклад σ_{dc} в ε'' при T < 450 K оказался сравнительно малым и не учитывался.

На рис. 2 и 3 представлены частотные зависимости ε''_{ac} и диаграммы $\varepsilon_{ac}'' - \varepsilon'$ при разных температурах в области *T* < *T*[']_m. Из анализа приведенных данных следует, что диэлектрический отклик исследуемой керамики определяется суммой двух составляющих. Одна составляющая связана с диэлектрической поляризацией дипольных кластеров, а другая является вкладом самой матрицы (сегнетоэлектрических доменов). Дипольные кластеры дают вклад в большей мере в области высоких частот, на что указывает факт увеличения высоты максимума на кривой $\varepsilon''(T)$ с увеличением частоты (рис. 1). В области низких частот диэлектрическая поляризация в большей мере определяется вкладом матрицы. Соотношение вкладов зависит от температуры. По мере увеличения температуры примерно до 400-420 К вклад дипольных кластеров возрастает, а при дальнейшем увеличении Т он уменьшается.

Для описания диэлектрического отклика исследуемой керамики использовалась эквивалентная схема, представленная на вставке рис. 2, где СРЕ — элемент постоянной фазы, адмиттанс которого записывается в виде $Y = A^{-1}(j\omega)^{\alpha}$. Индексы "*c*" и "*d*" относятся к системе дипольных кластеров и матрицы соответственно.

Из анализа данной эквивалентной схемы следует выражение, которое позволяет описать в соответствии с известным соотношением Коул–Коула [14] частотную зависимость комплексной диэлектрической проницаемости системы, состоящей из двух подсистем (в данном случае дипольных кластеров и матрицы) с широким спектром времен релаксации диэлектрической поляризации

$$\varepsilon^* = \varepsilon_{\infty} + \frac{\Delta \varepsilon_c}{1 + (j\omega\tau_c)^{1-\alpha_c}} + \frac{\Delta \varepsilon_d}{1 + (j\omega\tau_d)^{1-\alpha_d}}, \qquad (5)$$

где τ — среднее время релаксации, α — параметр, определяющий ширину спектра времен релаксации соответствующей подсистемы.

Из анализа кривых частотной зависимости $\varepsilon_{ac}^{\prime\prime}$ (рис. 2) и диаграмм $\varepsilon''_{ac} - \varepsilon'$ (рис. 3) следует, что среднее время релаксации диэлектрической поляризации матрицы



Рис. 2. Частотная зависимость мнимой составляющей диэлектрической проницаемости (ε_{ac}'') для твердого раствора с x = 0.3 при разных температурах.



Рис. 3. Диаграмма $\varepsilon_{ac}'' - \varepsilon'$ на комплексной плоскости для твердого раствора с x = 0.3 при разных температурах.



Рис. 4. Диаграмма $\varepsilon_c'' - (\varepsilon_{\infty} + \varepsilon_c')$ на комплексной плоскости для системы дипольных кластеров твердого раствора с x = 0.3при разных температурах.

велико ($\omega \tau_d \gg 1$). Тогда действительную и мнимую составляющие диэлектрической проницаемости кластеров $(\varepsilon_c' \, \mathrm{u} \, \varepsilon_c'')$ на основе (5) можно выразить

$$\varepsilon_{\infty} + \varepsilon_{c}' = \varepsilon' - \frac{B \operatorname{tg} \frac{\pi}{2} \alpha_{d}}{\omega^{1-\alpha_{d}}}$$

$$= \varepsilon_{\infty} + \frac{\Delta \varepsilon_{c} \left(1 + \sin \frac{\pi}{2} \alpha_{c} (\omega \tau_{c})^{1-\alpha_{c}}\right)}{1 + 2 \sin \frac{\pi}{2} \alpha_{c} (\omega \tau_{c})^{1-\alpha_{c}} + (\omega \tau_{c})^{2(1-\alpha_{c})}},$$

$$\varepsilon_{c}'' = \varepsilon_{ac}'' - \frac{B}{\omega^{1-\alpha_{d}}}$$

$$= \frac{\Delta \varepsilon_{c} \frac{\pi}{2} \alpha_{c} (\omega \tau_{c})^{1-\alpha_{c}}}{1 + 2 \sin \frac{\pi}{2} \alpha_{c} (\omega \tau_{c})^{1-\alpha_{c}} + (\omega \tau_{c})^{2(1-\alpha_{c})}}, \quad (6)$$

где $B = \Delta \varepsilon_d \cos \frac{\pi}{2} \alpha_d / \tau_d^{1-\alpha_d}$. На основе (6) вариационным методом определялись параметры B и α_d , при которых диаграммы $\varepsilon_c''(\varepsilon_\infty + \varepsilon_c')$ на комплексной плоскости описываются дугой окружности (диаграмма Коул-Коула [14]).

На рис. 4 для иллюстрации представлены диаграммы $\varepsilon_c'' - (\varepsilon_{\infty} + \varepsilon_c')$ для системы дипольных кластеров, полученные при разных температурах. Видно, что центры окружностей, описывающих данные диаграммы, лежат много ниже оси абсцисс. Данный факт означает, что параметр α_c намного больше нуля. По отрезкам, отсекаемым дугой окружности на оси абсцисс, определялись $\Delta \varepsilon_c$ и ε_{∞} . Параметр α_c находился из соотношения $\cos \frac{\pi}{2} \alpha_c = \Delta \varepsilon_c / 2R$, где R — радиус окружности.

На рис. 5 представлены графики температурной зависимости параметров $\Delta \varepsilon_c$, α_c и α_d . Зависимость $\Delta \varepsilon_c$, как видно из данного рисунка, характеризуется кривой с максимумом, который наблюдается в области 400 К. Из экстраполяции кривой $\Delta \varepsilon_c(T)$ в сторону более высоких температур до нулевого значения можно заключить, что стартовая температура зарождения дипольных кластеров лежит в области T'_m (550 K). Возрастание $\Delta \varepsilon_c$ при понижении температуры от T'_m до 400 K, очевидно, связано с увеличением числа кластеров и их размеров. Уменьшение данной величины в области T < 400 K



Рис. 5. Температурная зависимость параметров α_d , α_c и $\Delta \varepsilon_c$.

обусловлено процессом замерзания кластеров, который протекает в сравнительно широком температурном интервале. Как указывалось выше, температура замерзания кластеров (T_f) , определенная из соотношения Фогеля– Фулчера (4) по температурному смещению частоты максимума $\varepsilon''(T)$, равна 270 К. Значение $\Delta \varepsilon_c$ при $T = T_f$, как видно из рис. 5, на порядок меньше, чем в максимуме. Данный факт означает, что при понижении температуры до T_f подавляющая часть дипольных кластеров оказывается в замороженном состоянии. Среднее время релаксации т_с, как показала оценка, при уменьшении температуры от T'_m до 400 К возрастает почти на порядок и при 400 К составляет около 5 · 10⁻⁷ s. В области температур $T < 400 \, {\rm K}$ величина τ_c практически не изменяется. Исходя из факта возрастания параметра α_c при понижении температуры до 400 К, можно полагать, что спектр времен релаксации дипольных кластеров при этом расширяется. Расширение спектра времен релаксации и увеличение среднего времени релаксации τ_c при понижении температуры в указанной области могут быть обусловлены увеличением размера дипольных кластеров и возрастанием степени их взаимодействия. В области температур ниже 400 К идет процесс замерзания в первую очередь более крупных кластеров, а рост среднего времени релаксации замедляется. С учетом характера концентрационного фазового перехода, имеющего место в районе $x \approx 0.25$, можно предположить, что

кластеры представляют собой полярные нанообласти с ромбоэдрической структурой.

Значение параметра α_d , характеризующего ширину спектра времен релаксации матрицы, как видно из рис. 5, по мере понижения температуры возрастает. Степень возрастания зависит от температуры. В области более высоких температур (выше примерно 360 К) степень возрастания велика, а в области более низких температур она является сравнительно малой. Для оценки характера изменения с температурой среднего времени релаксации диэлектрической поляризации матрицы был проведен анализ температурной зависимости величины B(T) (6). Установлено, что температурная зависимость величины $(\cos \frac{\pi}{2} \alpha_d / B)^{1/(1-\alpha_d)}$, пропорциональной среднему времени релаксации диэлектрической поляризации матрицы т_d, носит экспоненциальный характер в соответствии с соотношением Арениуса $(\tau = \tau_0 \exp(\Delta E/kT)).$

4. Заключение

Проведенные исследования показали, что вил TP диаграммы фазового состояния системы $(Na_{1-x}K_{x}Bi)_{1/2}TiO_{3}$ при допировании цинком на уровне $0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ качественно изменяется. $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3 - 0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ В системе полностью вырождается область составов R3m фазы недопированой системе эта область является (в протяженной (0.45 < x < 0.7)). Область существования тетрагональной Р4тт фазы при этом расширяется до пределов $0.25 \le x \le 1$, а область ромбоэдрической *R*3*c* фазы сужается ($0 \le x \le 0.25$). В исследуемой системе твердых растворов обнаружена морфотропная фазовая граница, лежащая в районе $x_M \approx 0.25$, вблизи которой проявляются свойства релаксорного сегнетоэлектрика.

На основе исследования температурной зависидиэлектрической мости составляющих проницаемости и импеданс-спектров выявлены закономернопроявления характеристик диэлектрического сти отклика керамики релаксорного сегнетоэлектрика $0.9(Na_{1-x}K_xBi)_{1/2}TiO_3 - 0.1Bi(ZnTi)_{1/2}O_3$ ниже и выше температуры максимума диэлектрической проницаемости $(T'_m \approx 550 \,\mathrm{K})$. Установлено, что в области температур выше T' диэлектрические свойства TP соответствуют сегнетоэлектрику с размытым фазовым переходом. В области температур $T < T'_m$ система переходит в релаксорное состояние. Оно определяется наличием максимума на кривой $\varepsilon''(T)$, который с увеличением частоты возрастает и смещается в сторону более высоких температур, а также наблюдаемыми особенностями на частотной зависимости $\varepsilon''(f)$ и диаграммах Коул-Коула. В области релаксорного состояния система характеризуется двумя составляющими поляризации: одна связана с дипольными кластерами, другая — с матрицей. Температурная зависимость величины вклада поляризации дипольных кластеров характеризуется кривой с максимумом, лежащим в области 400 К. Уменьшение этого вклада с понижением температуры ниже температуры максимума обусловлено процессом замерзания кластеров, который растянут по температуре больше, чем на 200 К. Среднее время релаксации дипольных кластеров увеличивается с понижением температуры до 400 К и практически остается постоянным при дальнейшем понижении температур.

Список литературы

- [1] Г.А. Смоленский, В.А. Исупов, А.И. Аграновская, Н.Н. Крайник. ФТТ **2**, 2982 (1960).
- [2] G.O. Jones, P.A. Thomas. Acta Cryst. B 58, 168 (2002).
- [3] V.A. Isupov. Ferroelectrics **315**, 123 (2005).
- [4] J. Suchanicz, J. Kusz, H. Böhm, H. Duda, J.P. Mercurio, K. Konieczny. J. Eur. Ceram. Soc. 23, 1559 (2003).
- [5] P. Marchet, E. Boucher, V. Dorcet, J.P. Mercurio. J. Eur. Ceram. Soc. 26, 3037 (2006).
- [6] A.N. Salak, V.M. Ferreira. J. Phys.: Cond. Matter 18, 5703 (2006).
- [7] Н.М. Олехнович, Ю.В. Радюш, А.В. Пушкарев. ФТТ 54, 2233 (2012).
- [8] G.O. Jones, J. Kreisel, V. Jennings, M.A. Geday, P.A. Thomas, A.M. Glazer. Ferroelectrics 270, 191 (2002).
- [9] M.R. Suchomel, A.W. Fogg, M. Allix, H. Niu, J.B. Claridge, M.J. Rosseinsky. Chem. Mater. 18, 4987 (2006).
- [10] Ю.В. Радюш, Н.М. Олехнович, А.В. Пушкарев. Неорган. материалы 1, 48 (2012).
- [11] K. Uchino, Sh. Nomura. Ferroelectrics 44, 55 (1982).
- [12] J.-R. Gomah-Pettry, S. Saïd, P. Marchet, J.-P. Mercurio. J. Eur. Ceram. Soc. 24, 1165 (2004).
- [13] D. Viehland, S.J. Jang, L.E. Cross, M. Wuttig. J. Appl. Phys. 68, 2916 (1990).
- [14] E. Barsoukov, J.R. Macdonald. Impedance Spectroscopy: Theory, Experiment, and Applications. John Willey&Sons, New York (2005). 616 p.